PASJ2021 MOOB02

次世代放射光源のための DC セプタム電磁石開発 DEVELOPMENTS OF DC SEPTUM ELECTROMAGNET FOR NEXT-GENERATION LIGHT SOURCES

山口博史*A), 谷内努 A), 深見健司 A.B.C), 渡部貴宏 A.B.C), 高野史郎 A.B.C), 青木毅 A), 竹村育浩 D)

Hiroshi Yamaguchi*A), Tsutomu TaniuchiA), Tsuyoshi AokiA), Kenji FukamiA,B,C),

Takahiro Watanabe^{A,B,C)}, Shiro Takano^{A,B,C)}, Yasuhiro Takemura^{D)}

^{A)}Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI)

^{B)}RIKEN SPring-8 Center

^{C)}National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST)

^{D)}SPring-8 Service Co., Ltd. (SES)

Abstract

We developed a DC septum electromagnet for next generation light sources. A high current density in the coils is the common key issue for DC septum magnets, as it results in high power consumption as well as a source of device trouble in long accelerator operation. We designed the DC septum magnet so that the coils are placed away from the median plane, yet the leakage fields are sharply reduced by introducing an iron septum shield. We fabricated the magnet and confirmed that the measured magnetic fields distribution well agree with our numerical simulations.

1. はじめに

次世代の放射光源リングのビーム入射部に設置する DC セプタム磁石の開発を行なった。次世代放射光源の ビーム入射部の概念図を Fig. 1 に示す。入射部では、線 形加速器で加速した入射ビームを、蓄積リングを周回し ている蓄積ビームに近づける必要がある。この際、入射 ビームの軌道のみ偏向し、蓄積ビームの軌道には影響を 与えないことが要求される。この要求を満たすために、 入射部の磁石にセプタムと呼ばれる磁気シールドを取り 付け、蓄積ビーム軌道上への漏洩磁場を遮蔽する。

次世代放射光源を含む放射光施設には、さらなる利用 率の向上が求められている。このためには、電磁石及び 磁石電源から故障になり得る要因を取り除き、メンテナ



Figure 1: A design of injector section of next-generation synchrotron light source facility.

ンスや部品交換を簡易に行える構造にしなくてはならな い。DC 電源はパルス電源よりも熱サイクル等による電 磁石及び電源への負荷が小さく、故障が少ないことから、 今回の入射部設計では DC 電源のセプタム電磁石を2台 設置し、入射ビームを蓄積ビームに近づけた上で、最終 段のみパルス セプタム電磁石を用いて蓄積ビームに入射 する。

現在、SPring-8 や多くの放射光施設の DC セプタム電 磁石には、Direct-drive と呼ばれるタイプのものが使用さ れている [1]。この Direct-drive タイプは、C 型のコア形 状をしており、コイルを磁極間ギャップに実装する。こ のようにコイルを実装すると、ギャップ開口側のコイル がセプタムの役目も担うことになる。コイル内側で生じ た磁束は全て磁極に入るために漏れ磁場が抑えられ、同 時にギャップ領域に高い平坦度の磁場が得られる。その 一方で、DC セプタム電磁石の配置を蓄積ビームに近づ けるためにコイルを薄くしたり、磁場を強くするために 磁極間ギャップ距離を狭くしようとすると、コイルの断 面積が小さくなり電流密度が極端に高くなる。コイル内 が高い電流密度の状態で電磁石を運転すると、電磁石電 源や冷却水装置に多大な負荷がかかり、故障も頻発する ことになる。例として、SPring-8のDCセプタム電磁石 では、コイル電流、コイル電流密度がそれぞれ 2740 A、 70 A/mm² になる [2,3]。このような高電流密度で運転 すると、電磁石電源の入/切時にコイルが熱膨張と熱収 縮を起こし、コイルを覆っている絶縁層が磁極と擦れて 摩耗する。実際に SPring-8 の DC セプタム電磁石では、 この熱サイクルが繰り返されることによってコイル絶縁 層が破れ、コイルが磁極に接触して地絡する事象が過去 2回発生している [4]。この経験から、今回の DC セプ タム電磁石の設計では、コイル電流密度を一般的な電磁 石と同じ程度の5A/mm²以下にすることを目標に設定 した。

^{*} hiroshi.yamaguchi@spring8.or.jp

Magnetic flux density at pole gap	$1.2 \mathrm{~T}$
Effective magnet length	$400 \mathrm{mm}$
Gap height	$10 \mathrm{~mm}$
Flatness of magnetic field	0.1%
$B \cdot L$ (Injection Beam)	$0.48 \mathrm{T} \cdot \mathrm{m}$
$B \cdot L$ (Storage Beam)	$\lesssim 2 \times 10^{-5} \mathrm{T \cdot m}$
Bending radius	$8.333~{ m m}$
Kick angle	$48 \mathrm{~mrad}$ at $3 \mathrm{~GeV}$
Sagitta	$2.4~\mathrm{mm}$
Distance between	57 mm
injected and stored beam	97 IIIII
Current density in coils	$\leq 5 \mathrm{A/mm^2}$

Table 1: Requirement Specifications for DC Septum Mag-net in Next-generation Synchrotron Radiation Facility

2. 設計

本 DC セプタム電磁石の開発に際して、要求される 性能及び目標とした仕様を Table 1 に示す。入射ビーム 領域の磁束密度は 1.2 T、有効磁場長は 0.4 m となって いる。また、入射ビームの真空チェンバー外殻の高さ を 8 mm と想定しているため、磁極間ギャップの高さは 10 mm とした。磁石形状は、製作やアライメントの簡 易性を考慮し、レクタンギュラー型で設計する。磁束密 度、有効磁場長から、磁石内の入射ビーム軌道のサジッ ターは 2.4 mm になる。

DC セプタム電磁石の磁場平坦度の許容量を評価する ために、ビーム入射点での軌道変位と角度偏差を見積っ た。想定される Dynamic aperture に十分に収めるため、 入射ビーム領域内の磁場平坦度 $\Delta B/B$ の目標を 0.1% 以 下と設定した。磁石断面の設計では、DC セプタム電磁 石への入射点からサジッターの幅 2.4 mm の領域に対し て磁場平坦度 0.1% を満たすように設計する。

入射ビーム軌道と蓄積ビーム軌道は、DC セプタム電磁石最下流の地点で最も接近するが、その距離は57 mmを想定した。磁石及び磁気シールドの形状は、入射ビーム及び蓄積ビームの真空チェンバーや、蓄積ビームに設置されるフォトンアプソーバー等の周辺機器と位置が重ならないように設計する。

2.1 電磁石形状

磁石の設計にあたって、始めに Table 1 のコイル電流 密度以外の項目を満たす Direct-drive タイプの DC セプ タム電磁石を設計した。Direct-drive タイプで本 DC セ プタムを設計した場合、コイル電流は 4780 A、コイル電 流密度は 80 A/mm² になる。コイル電流密度が目標の 5 A/mm² に対して 16 倍になったことから、Direct-drive タイプでの設計を断念した。また、Massless タイプ [5] や Lambertson タイプ [6] の電磁石も検討したが、磁極表 面を高精密な湾曲面にする必要がある等の理由で断念し ている。

このため、既存の DC セプタム電磁石のトポロジー や、永久磁石で製作したセプタム磁石 [7] を参考に磁石 設計を行った。Direct-drive タイプでは、コイルがセプ タムも兼ねているためにコイル断面積に制限が掛かり 電流密度が高くなってしまうことから、本 DC セプタム 電磁石ではコイルと別にセプタムを設けることにした。 これによって、コイル断面積に制限が掛からなくなった ため、Direct-drive タイプでは 120 mm² だった断面積を 2200 mm² に増やし、コイル電流を 232 A まで下げた。

磁石及びセプタムの形状の設計は、入射ビームを蓄積 ビームに近づけられるように、漏れ磁場を抑えた上でセ プタムの厚みを可能な限り薄くすることを主眼を置き、 磁気回路を調整して行った。この設計した磁石のギャッ プ領域付近の磁力線分布を Fig. 2 に示す。まず、蓄積 ビームパイプを入射ビームに近づけられるように、磁気 シールドを磁極間ギャップ付近で "<"の形に折り曲げた 形状にする。このセプタムを磁石側面に取り付けると、 上下磁極間からの漏れ磁場は、一旦磁気シールドに吸い 込まれる (以下、"Absorbed flux"と表記、Fig. 2 内の ① の磁力線を示す)。一方で、上側磁極に入った磁力線は、 磁石鉄芯の上部でヨーク方向とセプタム方向の2つの方 向に分岐する。このうち、セプタム側に分岐した磁力線 は、セプタムを通って磁極間ギャップ領域に戻ってくる (以下、"Returned flux"と表記、Fig. 2 内の ② の磁力線を 示す)。この Returned flux は Absorbed flux と方向が反



Figure 2: Magnet flux distribution in the DC septum magnet. Fluxes of (1) and (2) show absoluted flux and returned flux, respectively.



Figure 3: Magnetic flux density distribution in core of DC septum magnet.

対であるため、セプタム内で相殺することになる。セプ タムの厚みや位置を調整して、Returned flux と Absorbed flux を同程度の量にすると、セプタム外側の蓄積ビーム 軌道上への漏れ磁場が最小になる。磁石及びセプタムの 形状の最適化は、シミュレーションコード CST Studio



Figure 4: Schematic of cross section view of DC septum magnet.



Figure 5: Schematic of DC septum magnet on CAD drawing.

Suite を用いて、磁石の二次元断面上で行った。この最適 化の結果、セプタムの磁極ギャップ領域の厚みを5mm、 磁極とセプタムの距離を3mmに設定した。

最後に、磁石内部で磁束密度が飽和しないように、セ プタム、磁極、磁石鉄芯の形状を設計する。磁石内の磁 東密度を計算すると、特に磁束密度が高い箇所は、磁極、 鉄芯とセプタムの締結箇所、セプタムが "<"の形状を しているギャップ領域である。磁極付近は、磁極の幅が 狭いため磁力線が集中して飽和が生じている。一方、鉄 芯とセプタムの締結箇所とセプタムの屈曲部では、その 形状から磁力線の湾曲が鋭角になりがちであり、鋭く曲 がった領域に磁力線が集中する傾向がある。この対処と して、磁極に関しては、磁極にテーパを設けて、先端以 外は可能な限り幅を広くとるように設計した。セプタム は、湾曲している構造の角度を可能な限り緩くしたり、 鉄芯締結部の厚みを十分厚くして、磁力線が集中しない ようにした。これらの設計によって、磁極先端及び磁気 シールドのギャップ領域以外では磁石内で磁束密度が 1.8 T を超えない設計になった。磁石鉄芯内の磁場分布 を Fig. 3 に示す。

磁石鉄芯のサイズは、鉄芯内で磁束密度が 飽和しない範囲でコンパクトになるように $^{X400 mm \times^{Y} 500 mm \times^{Z} 382 mm とした。また、磁石$ のコンパクト化のために、磁極の角をコイル湾曲部の内径に合わせて面取りし、コイルが磁石側面から張り出さないようにした。

このように設計した DC セプタム電磁石の断面図を Fig. 4、3 次元 CAD を Fig. 5 に示す。ただし、Fig. 5 で は、磁石内部も表示できるようにするため、磁気シール ドを半透明で表示している。座標は、Fig. 4 に示したよ うに、磁極中心、磁極間ギャップの中心、有効磁場長方 向の磁石中心を原点として、セプタム側への水平方向を x方向、鉛直方向をy方向、ビーム進行方向をz方向と 設定している。入射ビームの DC セプタム電磁石入射点 はx = 1.3 mm に設定した。蓄積ビームと入射ビームは DC セプタム電磁石の最下流点でx = 57 mm となる。製 作の際、より磁場均一度を高める目的で、リターンヨーク 側の磁極間ギャップ間をマイナス公差 $(10^{+0.020}_{-0.020}$ mm) に製作公差を設定した。これによって、セプタム側の ギャップをより狭めるように製作し、ギャップ外側も磁 束密度強度を維持するようにした。

2.2 コイル

コイルで生じるジュール熱を適切に排熱するために、 ホローコンダクターの形状を設定する。コイルに用いる ホローコンダクターは、断面が W8 mm × H8 mm、冷却 水経路を直径 4 mm とした。上側コイルと下側コイルは 電気回路的に直列に接続する。コイルの断面積は、絶縁 層を含めて W20 mm × H1 100 mm にし、絶縁層を含めた コイルの製作誤差を考慮して、コイルと磁石鉄芯及び磁 気シールドには 5 mm のクリアランスを確保している。 コイル巻数は、電流密度が 5 A/mm² 以下になるように 23 巻に設定した。冷却水経路を除いた導体のみの断面 積で求めた電流密度は 4.5 A/mm² になる。

このホロコンダクターを使用した場合の冷却水流量

及びコイル温度上昇値を求める。冷却水の流路は、上側 コイルと下側コイルごとに2系統とする。冷却水流量 *R* [ℓ/min] は、冷却水の圧力損失を*P* [MPa]、冷却水配 管直径を*D* [mm]、コイル長*L* [m] を用いて、

$$R = \frac{3}{40} D^{19/7} \cdot \left(\frac{P/0.0980}{L}\right)^{4/7} \tag{1}$$

で計算した。圧力損失、冷却水配管直径、コイル長をそ れぞれ P = 0.15 MPa、D = 4 mm、L = 25.3 m とする と、流量は $R = 0.65 \ell/\min$ になる。コイルで発生する ジュール熱は、コイル長、コイル電流、コイルに使用さ れる銅の電気抵抗率から 1.1 kW と計算できるので、コ イルの温度上昇は 12 K になる。この温度上昇であれば、 DC セプタム磁石を安定的に運転することができると判 断している。

3. 磁場分布

設計した DC セプタム電磁石の磁束密度分布を CST Studio Suite を用いて評価した。また、この設計に基 づいて DC セプタム電磁石を製作 (金属技研株式会社、 Hanmitech 社) し、実際の磁束密度分布を測定した。製 作した DC セプタム電磁石を Fig. 6 に示す。測定には、 ガウスメータ (Lake Shore 社製 M460) と、一軸ホール プローブ (Lake Shore 社製 MMT-6J18-VH-06) を使用し



Figure 6: Photographs of the DC septum with septum and magnetic shield (left) and without the shield (right).



Figure 7: Magnetic flux distributions along injection and storage beam trajectories.

た。入射ビーム軌道は、CST 上で磁石端での入射位置を x = 1.3 mm、電磁石に対する入射角を 24 mrad になる ように電子を設定して軌道座標を計算し、実際の DC セ プタム電磁石におけるその座標上の磁束密度をホールプ ローブで測定した。

入射ビーム上及び蓄積ビーム軌道上の磁束密度分



Figure 8: Absolute $B \cdot L$ distributions as a function of x. Integral path is set to be z-axis.



Figure 9: Magnetic flux distributions along x-axis.



Figure 10: Magnetic flux homogeneity along x-axis.

PASJ2021 MOOB02

布を Fig. 7 に示す。入射ビーム軌道上では、起磁力 5212 A・T/pole の時に B・L 積 0.48 T・m を満たす。 この時、コイル電流は 226.6 A、電流密度は 4.4 A/mm² であり、目標であった 5 A/mm² 以下を達成している。 一方、蓄積ビーム軌道上の B・L 積は 4×10^{-5} T・m で あり、地磁気レベルである 2×10^{-5} T・m と同じ桁まで 磁場の影響が抑えられている。また、この測定時の冷却 水流量は 2 ℓ /min に設定した。その際のコイルの温度上 昇は 6 K であった。

蓄積ビーム軌道はキッカー磁石の調整によって軌道が 変わるため、蓄積ビーム軌道が変化した場合でも DC セプ タム電磁石の漏れ磁場が影響しないことを確認するため に、セプタム外側領域の磁束密度の z 方向積分を測定し た。磁極間ギャップ中心 (y = 0 mm) での z 方向磁束密 度積分 B・L の測定結果及び計算結果を、x の関数として Fig. 8 に示す。セプタムの最外側は x = 33 mm である。 測定結果の B・L は $x \ge 40$ mm の領域で 10^{-4} T・m ま で落ちており、地磁気と同じ桁まで減衰している。従っ て、蓄積ビーム軌道が多少変動しても、DC セプタム電 磁石の漏れ磁場の影響は無視できる。

磁極間ギャップ中心かつ有効磁場長方向中心 (y = 0 mm, z = 0 mm)のx方向の磁束密度分布を Fig. 9 に 示す。入射ビーム領域には所定の 1.2 T の磁束密度が印 加されている。一方で、蓄積ビーム領域の磁束密度分布 は ~ 10^{-4} T となり、地磁気レベルの数倍程度まで抑え られている。

磁極ギャップ領域 (y = 0 mm、z = 0 mm)の x方向 磁場平坦度を Fig. 10 に示す。x = 2.5 mmの磁束密度を 基準として、この地点の磁束密度からの変位を示してい る。また、磁極が傾いた場合の磁場分布の変位も Fig. 10 に示している。これは、リターンヨーク側の磁極ギャッ プ幅を 10 mm で固定し、セプタム側のギャップ幅を 10 + ΔGap に設定して、上側磁極表面を傾けた状態で計 算した場合の磁束密度分布である。測定した入射ビーム 領域 (入射点 x = 1.3 mm からサジッター 2.4 mm の幅) の磁場平坦度は 0.016% であった。本 DC セプタム電磁 石では、磁気シールドが漏れ磁場を積極的に吸収するた め、セプタム側の磁束密度が低くなり、逆にヨーク側の磁 束密度は高くなる。従って、Direct-drive タイプよりも磁 場平坦度が悪化しているが、要求される磁場平坦度0.1% を満たしており使用には問題ない。測定値の分布と計算 値との比較から、今回製作した DC セプタム電磁石の磁 極はセプタム側のギャップ間隔が 20 μm 狭まっている と考えられる。製作公差は、 $-40 \ \mu m < \Delta Gap < 0 \ \mu m$ に相当するので、この公差内で製作されていることが確 認できた。

以上の結果から、本設計の DC セプタム電磁石は Table 1 の要求を全て満たし、次世代放射光源入射部に使用 可能であることを示した。さらに蓄積ビームへの影響を 抑えるために、蓄積ビームパイプを厚み 100 µm 程度の 磁気シールドで覆うことを検討している。

4. まとめ

次世代放射光源の加速器入射部に使用する DC セプタ ム電磁石の設計を行った。磁極ギャップ領域で "<"の形 をしたセプタムを磁石の外側に取り付け、磁石及びセプ タムの形状を最適化することで、漏れ磁場を地磁気レベ ルまで抑制した。また、このセプタムを取り付けること でコイル断面積を増やすことが可能となり、Direct-drive タイプの DC セプタム電磁石と比較してコイル電流密度 を 1/17 倍にした。実際に本設計の DC セプタム電磁石 を設計し磁場を測定したところ、DC セプタム磁石へ要 求される項目を全て満たしており、次世代放射光源入射 部に使用可能なことを示した。

謝辞

製作に際して、理化学研究所 放射光科学研究センター の御協力を賜りました。感謝を申し上げます。

参考文献

- M. J. Barnes, J. Borburgh, B. Goddard, M. Hourican, "Injection and extraction magnets: septa", arXiv:1103.1062 (2009).
- [2] K. Kumagai, S. Matsui, "The Injection Septum Magnets of the SPring-8 Storage Ring", IEEE Trans. Mag. 30. 2134. (1994).
- [3] K. Tsumaki, T. Shimada, K. Kajimoto, H. Yonehara, N. Kumagai, "DC Septum Magnets and Their Leakage Field Effects on an Electron Beam in the SPring-8 Storage Ring", IEEE, Tans Appl. SUP. 14. 2 (2004).
- [4] RIKEN, JASRI, "SPring-8·SACLA Annual Report"; http://www.spring8.or.jp/pdf/ja/ann_rep/15/016.pdf (2015).
- [5] Y. Yonemura, T. Adachi, M. Aiba, S. Machida, Y. Mori, A. Muto, J. Nakano, C. Ohmori, I. Sakai, Y. Sato, M. Sugaya, A. Takagi, R. Ueno, T. Uesugi, A. Yamazaki, T. Yokoi, M. Yoshimoto, Y. Yuasa, M. Matoba, K. Koba, "Beam Extraction of the POP FFAG with a Massless Septum", Proceedings of the 2003 Particle Accelerator Conference, 1679 (2003).
- [6] M. Abliz, M. Jaski, A. Xiao, U. Wienands, H. Cease, M. Borland, G. Decker, J. Kerby, "Septum Magnet Design for APS-U", Proceedings of 2016 North American Particle Accelerator Conference, 1231 (2016).
- [7] T. Taniuchi, T. Watanabe, S. Takano, T. Aoki, K. Fukami, S. Matsubara, K. Yanagida, K. Hamato, J. Kataoka, K. Ogata, Y. Saito, K. Kusano, "dc septum magnet based on permanent magnet for next-generation light source", Phys. Rev. Accel. Beams., 23, 012401 (2020).